

「ICT 共通基盤技術検討ワーキンググループ」
「ナノテクノロジー・材料共通基盤技術検討ワーキンググループ」
の設置について（案）

平成 24 年 3 月 21 日
総合科学技術会議
科学技術イノベーション政策推進専門調査会

1. 趣旨

第 4 期科学技術基本計画第 II 章及び第 III 章に掲げた課題の達成に、横断的に活用されうる「共通基盤技術」についての推進体制として、「ICT 共通基盤技術検討ワーキンググループ」「ナノテクノロジー・材料共通基盤技術検討ワーキンググループ」を設置する。

2. ミッション及びアウトプット

<ミッション>

- ・ 第 II 章及び第 III 章に掲げた課題の達成に向け、横断的に活用されうる ICT 及びナノテクノロジー・材料の技術を検討する。
- ・ 国内外の技術動向の把握・分析を行い、国際競争力の視点から ICT 及びナノテクノロジー・材料の技術の強化を促進する。

<アウトプット>

- ・ 第 II 章及び第 III 章に掲げた課題の達成に向け、将来、必要と考えられる技術開発課題を特定し、各科学技術イノベーション戦略協議会等へ提案する。
- ・ 共通基盤技術に関する達成目標・ロードマップを作成し、科学技術イノベーション戦略協議会等と共有し、同戦略協議会等の検討へ生かす。

3. 公開

原則公開で行う。

4. ワーキンググループの庶務

政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）において処理する。